

T , Verhältnis des durchgehenden Teilchenstroms zum einfallenden Teilchenstrom.

Beim freien Teilchen der Masse m und Energie E :

$$V = 0 \Rightarrow \varphi(x) = Ae^{\pm jk_1 x}$$

$$V = V_0 > 0, E > V_0:$$

$$\varphi(x) = Ae^{jk_2 x} + Be^{-jk_2 x}$$

$$E < V_0: \varphi(x) = Ae^{k_3 x} + Be^{-k_3 x}$$

$$V(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ V_0 > 0, & x \geq 0. \end{cases}$$

$$E < V_0: R = 1, T = 0.$$

$$E > V_0: R = \left(\frac{k_1 - k_2}{k_1 + k_2} \right)^2,$$

$$T = \frac{4k_1 k_2}{(k_1 + k_2)^2}$$

R , Verhältnis des reflektierten Teilchenstroms zum einfallenden Teilchenstrom.

Das Überwinden einer Potenzialbarriere der Höhe V_0 und der Breite $2a$ durch ein Teilchen mit der Energie $E < V_0$. ψ enthält Impulskomponenten mit $E_{\text{kin}} > V_0$.

Diese Energieunschärfe ΔE kann nur für den Zeitraum Δt aufrecht erhalten werden mit $\Delta E \Delta t \geq \frac{\hbar}{2}$.

$$V(x) = \begin{cases} 0, & |x| > a, \\ V_0 > 0, & |x| \leq a. \end{cases}$$

$E < V_0$: T nimmt mit wachsender Einfallenergie E monoton zu, R entsprechend ab.

$E > V_0$: Fällt E mit einer Resonanzenergie unter der Bedingung $2ak_2 = n\pi$ zusammen, ist $T = 1$.

$$V(x) = \begin{cases} 0, & |x| \leq a, \\ V_0 > 0, & |x| > a. \end{cases}$$

$E < V_0$: Diskretes Spektrum, gebundene Zustände.

$E > V_0$: Kontinuierliches Spektrum, Streuzustände, Reflexion und Transmission.

Eine Metallspitze wird in einer Entfernung von einigen nm so über eine zu untersuchende Probenoberfläche geführt, dass durch Änderung des Abstandes Spitze-Probe mit Hilfe eines Piezokristalls der Tunnelstrom konstant gehalten und über die nötige Steuerspannung die Oberflächenstruktur abgebildet wird.